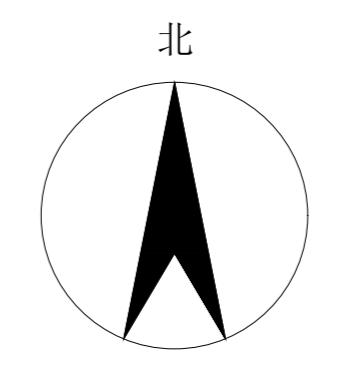


沈阳市建设工程规划许可批前公示板

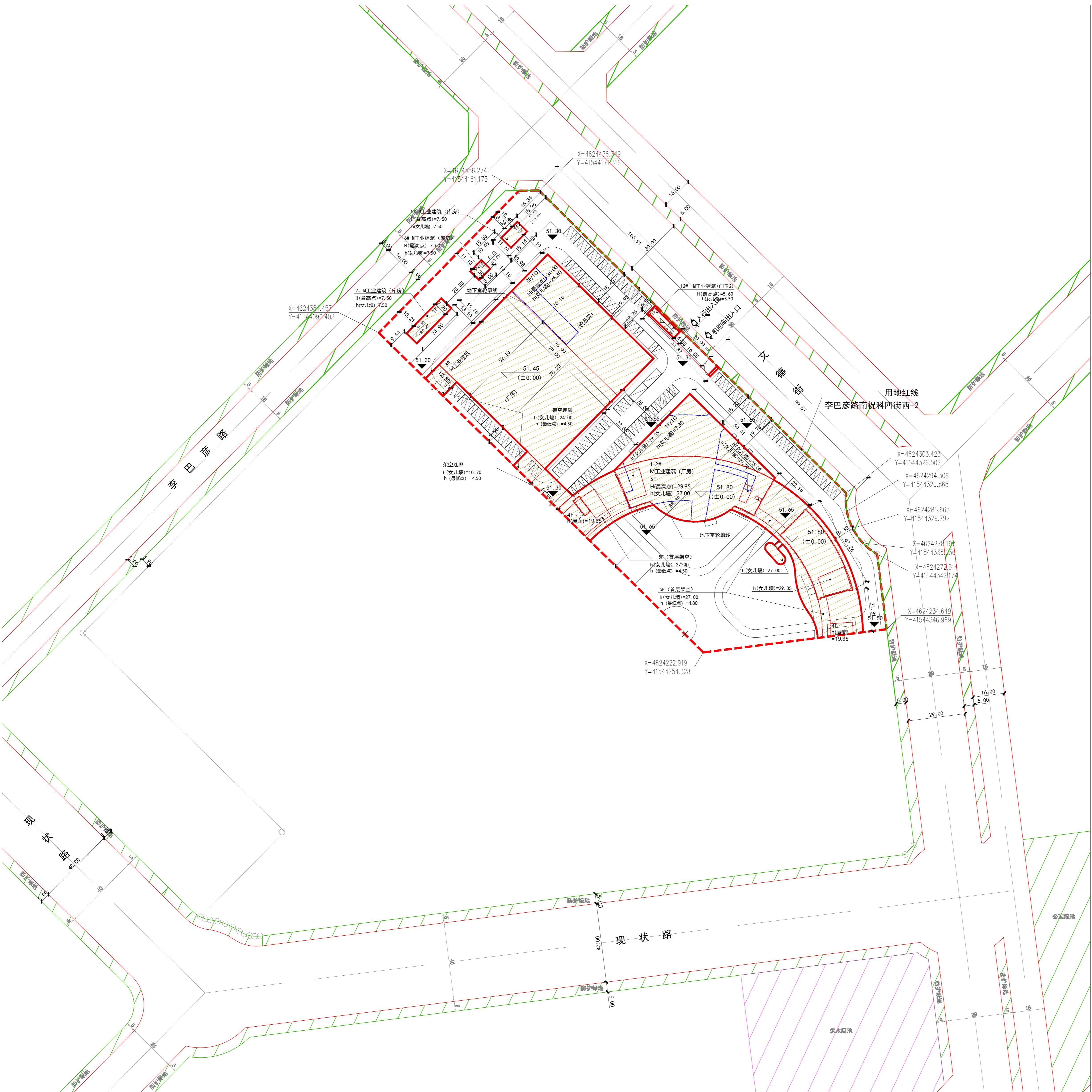
公示信息

拓荆科技股份有限公司位于浑南区文德街80号的拓荆科技高端半导体设备产业化基地建设项目规划许可批前公示



0 10 20 50m 100m

规划设计方案总平面图



主要经济技术指标

建设用地面积 (m²)	办公及生活服务设施			行政办公地占比 (%)
	占地面积 (m²)	办公及生活服务设施面积 (m²)	办公及生活服务设施占比 (%)	
27962.93	87.18	155.97	0.56%	0.31%
总建筑面积 (m²)	42997.65	地上 (m²) 40304.41	地下 (m²) 2693.24	基底密度 (%) 10280 建筑密度 (%) 36.76%
计容建筑面积 (m²)	50329.41	地上 (m²) 50329.41	地下 (m²) 0.00	绿地率 (%) 41.95 地下率 (%) 15.00% 容积率 1.80 车位数 6 地上 (个) 161 地下 (个) 0
地上建筑面积 (m²)	40304.41	厂房建筑面积 (m²) 33230.44	厂房设备房中层高超过8米部分建筑面积 318.00	厂房、设备房中层高超过8米部分建筑面积 1023.00% 方米;
总建筑面积		库房建筑面积 (m²) 6560.00	设备房建筑面积 (m²) 195.97	设备房建筑面积 (m²) 其中机架位155个，无间
地下建筑面积 (m²)	2693.24	地下室停车位 (个) 0.00	地下室停车位 (个) 0.00	地下室停车位 (个) 地下室设备间建筑面积 (m²) 2693.24 地下室设备间建筑面积 (m²) 2693.24

鸟瞰图

